

纳滤膜清洗技术要求

膜组件型号：NF-8040 陶氏 MNF8040 苏州未来膜

膜芯：8" 55支 膜壳：8" 5 芯装

目前膜组件在正常给水压力下渗透液较正常值下降 10%，维持正常回收盐水量，给水温度校正后给水压力增加 15%

膜组件化学清洗

(1) 膜组件需要化学清洗的依据：

- 1、在正常给水压力下渗透液较正常值下降 10-15%。
- 2、维持正常回收盐水量，给水温度校正后给水压力增加 10-15%。
- 3、渗透液中硫酸钠浓度增加 10-15%。

(2) 清洗时工艺参数

1、化学清洗

- A. 每支 8"膜元件的容积为 40-60 升
- B. 每支压力容器（膜壳）清洗水量 $\leq 7.5\text{m}^3/\text{h}$
- C. 清洗时每支压力容器（膜壳）的最大压差为 0.35MPa
- D. 清洗液温度 $\leq 35^\circ\text{C}$

2、低压水冲洗压力 0.1-0.2MPa

(3) 化学清洗操作要点

- 1、用化学清洗液进行清洗时，最初的 10-15%清洗液排至地沟，不要循环返回到化学清洗罐内。
- 2、低压化学清洗在允许的温度范围内，温度愈高时清洗效果愈好。
- 3、检查循环过程中水箱中的 PH 值，在酸性清洗如 $\text{pH} > 3.5$ ，可用盐酸调节，如溶液中的 pH 迅速上升可排掉清洗液，重新配制清洗液。
- 4、采用浸泡方法，浸泡时间可根据清洗液情况控制，但浸泡时要控制浸泡的温度及 PH，可以结合采用 $0.6\text{m}^3/\text{h}$ - $0.9\text{m}^3/\text{h}$ 低流量循环。
- 5、更换清洗液前必须用去离子水彻底冲干净才能进行另一种洗液清洗。
- 6、所有的清洗水必须是不含游离氯的去离子水。
- 7、任何高流量冲洗都以每支膜管压差 $< 0.35\text{MPa}$ 为限。

(4) 化学清洗方法

1、所需使用药剂及清洗条件等见下表：

首选化学清洗剂

无水（或一水）柠檬酸；氨水

pH 值：2-3；

温度 $25\text{-}35^\circ\text{C}$

2 EDTA-4Na；0.1%NaOH 溶液

pH 值：11~12； 温度 $25\text{-}35^\circ\text{C}$

2、化学清洗方法及步骤

① 酸洗

A、往清洗液储槽中打入适量纯水。

B、确认所有阀门位置正确，不会产生背压等不良状况。

丁哥



- C、先用纯水对系统进行低压冲洗；
- D、配制化学清洗液 1%EDTA-4Na(重量比),用 NaOH 水溶液调节 PH 在 11-12 之间,控制溶液温度约 30℃。
- E、打开清洗泵及全开清洗回流阀,进行循环混合,保证 EDTA-4Na 完全溶解和 PH 稳定在 11~12 之间。
- F、打开清洗泵进入膜系统的阀门,适当关小回流阀,使药液进入膜系统。
- G、循环清洗液最初的 10%~15%应丢弃(排放掉)；
- H、开启浓液侧清洗液循环阀和回收盐水侧清洗液循环阀,调节清洗泵出口阀和回流阀,进行循环 30min,整个过程中监测清洗液温度,在容许的范围内,温度越高清洗效果越好；
- I、循环清洗结束后停掉清洗泵,对系统进行 1 小时浸泡；
- J、浸泡结束后,重复步骤(8)；
- K、碱洗结束,排放掉清洗槽中碱清洗液；并用纯水冲洗反渗透膜直至 PH 接近中性

纳滤膜清洗需提供近三年纳滤膜清洗业绩,按框架协议招标,按次收费；如因清洗方原因造成我方纳滤膜损坏失效需根据膜价值赔偿。

